

**Uchwała Nr 000-3/1/2008**  
**Senatu Politechniki Radomskiej**  
**im. Kazimierza Pułaskiego**  
**z dnia 27 marca 2008 roku**

*w sprawie: zaopiniowania limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2008/2009.*

Na podstawie § 91 statutu Uczelni, Senat pozytywnie opiniuje limity przyjęć na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2008/2009, zgłoszone przez dziekanów i pozytywnie zaopiniowane przez poszczególne rady wydziałów, które w formie załącznika stanowią integralną część nn. uchwały.

W wyniku głosowania jawnego przy liczbie osób uprawnionych do głosowania 60, liczbie osób obecnych uprawnionych do głosowania 44, w tym obecnych w czasie głosowania 44 osoby, za głosowały 44 osoby, Senat pozytywnie zaopiniował limity przyjęć na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2008/2009.

Przewodniczący Senatu  
Politechniki Radomskiej  
im. Kazimierza Pułaskiego

dr hab. inż. Mirosław Luft  
profesor nadzwyczajny

Radom, 2008-03-31

**Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów  
stacjonarnych  
i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia)  
na rok akademicki 2008/2009**

**Wydział Mechaniczny**

<b>Kierunek</b>	<b>Studia stacjonarne</b>		<b>Studia niestacjonarne</b>	
	pierwszego stopnia	drugiego stopnia	pierwszego stopnia	drugiego stopnia
<b>Mechanika i budowa maszyn</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Energetyka</b>	<b>100</b>	—	<b>100</b>	—

**Wydział Transportu**

<b>Kierunek</b>	<b>Studia stacjonarne</b>		<b>Studia niestacjonarne</b>	
	pierwszego stopnia	drugiego stopnia	pierwszego stopnia	drugiego stopnia
<b>Elektrotechnika</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
<b>Transport</b>	<b>250</b>	<b>50</b>	<b>400</b>	<b>120</b>
<b>Elektronika i telekomunikacja *</b>	<b>180</b>	—	<b>150</b>	—

\* po uzyskaniu zgody MNiSzW

### Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia

Kierunek	Studia stacjonarne		Studia niestacjonarne	
	pierwszego stopnia	drugiego stopnia	pierwszego stopnia	drugiego stopnia
Technologia Chemiczna	300	100	60	60
Zarządzanie i inżynieria produkcji	180	—	60	—
Wzornictwo	50	—	—	—
Inżynieria materiałowa *	50	—	—	—

\* po uzyskaniu zgody MNiSzW

### Wydział Nauczycielski

Kierunek	Studia stacjonarne		Studia niestacjonarne	
	pierwszego stopnia	drugiego stopnia	pierwszego stopnia	drugiego stopnia
Matematyka	120	60	45	30
Informatyka	120	—	90	—
Edukacja techniczno-informatyczna	120	60	60	60
Pedagogika	135	—	135	—
Wychowanie Fizyczne	130	—	90	—

### Wydział Sztuki

Kierunek	Studia stacjonarne		Studia niestacjonarne	
	pierwszego stopnia	drugiego stopnia	pierwszego stopnia	drugiego stopnia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych	75	75	20	20
Malarstwo*	15	—	—	—

\* po uzyskaniu zgody MNiSzW

## Wydział Ekonomiczny

<b>Kierunek</b>	<b>Studia stacjonarne *</b>		<b>Studia niestacjonarne</b>	
	pierwszego stopnia	drugiego stopnia	pierwszego stopnia	drugiego stopnia
<b>Ekonomia</b>	<b>350</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>600</b>
<b>Administracja</b>	<b>180</b>	—	<b>180</b>	—
<b>Towaroznawstwo</b>	<b>60</b>	—	<b>60</b>	—

\* W rekrutacji lipcowej nabór 80% limitu na studia stacjonarne. Uzupełnienie limitu w terminie wrześniowym.